

第 11 回ナノインデンテーション研究会/Hysitron Workshop のご案内

日時：2011 年 5 月 12 日（木）

場所：大田区民ホール アプリコ 小ホール(BF1)

オミクロン ナノテクノロジー ジャパン株式会社
代表取締役 大岩 烈

2008 年 5 月に、東京大学 吉田教授、名古屋大学 高井教授、物質材料研究機構 名誉顧問 吉原先生、物質材料研究機構 大村先生のご尽力で始めさせていただきましたナノインデンテーション研究会も、第 11 回目を開催する運びとなりました。
皆様のおかげと感謝しつつ、ご案内いたします。

今回は、Hysitron Inc.から、代表取締役社長 Thomas Wyrobek と装置開発担当・副社長 Oden Warren が、来日いたします。

この機会に、物質材料研究機構・大村孝仁先生を中心に、ナノインデンテーションの Workshop を開催致します。

是非、多くの方々にご参加いただき、活発な議論が展開されることを期待しています。

プログラム

10:30-10:50	Opening		
10:50-11:30	服部 浩一郎	AIST	ナノインデンテーションと標準化 ー硬さ試験を例にしてー
11:30-12:10	土屋 智由	京都大学	MEMS を用いたナノマテリアルの引張試験
	Lunch		
13:30-14:10	菅沼 幹裕	ナノメック	ナノ法による高分子材料の粘弾性評価
14:10-14:50	叶 際平	日産アーク	環境制御型インデンターによるナノ粘弾性測定 ～時間軸を追加した微小領域での変形挙動解析～
14:50-16:30	Oden Warren		Soft Material
	Break		
17:00-17:40	Oden Warren		Pico Indentation (PI-95,PI-85)
17:40-18:20	大村 孝仁	NIMS	TEM その場ナノインデンテーション法の可能性
18:20-19:00	Banquet		(敬称略)

プログラムは事情により、変更させていただく事があります。ご了承いただけますようよろしくお願いいたします。

第 11 回ナノインデンテーション研究会/HysitronWorkshop

参加申し込み書

2011 年 5 月 12 日(木) 10:30～

From : お名前 _____

ご所属 _____

ご住所 (郵便番号) _____

お電話番号 _____

メールアドレス _____

ご質問・ご意見等ありましたら、ご記入いただけますと幸いです。

大変勝手ですが、4 月 28 日までに FAX でお申し込みいただけますよう、よろしくお願
い致します。

問い合わせ先 : 管理部 大岩直子 FAX 番号 : 03-6661-0855

E-Mail : n.oiwa@omicron.jp